This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EP US

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 D01-3961	今後の手続きについては、	国際調査報告 及び下記5を	の送付通知様 参照すること	式(PCT/I •	SA/220)
国際出願番号 PCT/JP00/02656	国際出願日 (日.月.年) 24.04	. 00	優先日 (日.月.年)	23.04.	9 9
出願人 (氏名又は名称) 大日本印刷株字	大会社				
国際調査機関が作成したこの国際調3 この写しは国際事務局にも送付される	室報告を法施行規則第41条 る。	(РСТ18条	き) の規定に従	い出願人に送	付する。
この国際調査報告は、全部で2_	ページである。				
□ この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付され ⁻	ている。			
	れた国際出願の翻訳文に基	づき国際調査	を行った。		
b. この国際出願は、ヌクレオチ □ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含ん ⁻ 面による配列表	でおり、次の酢	己列表に基づき	国際調査を行	った。
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスク	による配列表			
□ 出願後に、この国際調査機	••				
	。 関に提出されたフレキシフ		よる配列表		
□ 出願後に、こう自然にする。 □ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。	る配列表が出願時における	国際出願の開	示の範囲を超	える事項を含す	とない旨の陳述
■ 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキシブルディ	スクによる配	列表に記録し	た配列が同一で	である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第I欄参照)。		· .	•	
3. 開の単一性が欠如して	いる(第Ⅱ欄参照)。				
4. 発明の名称は 🗓 出	願人が提出したものを承認	する。		•	
. 口 次	に示すように国際調査機関	が作成した。			
-	9				0
	願人が提出したものを承認				
<u> </u>	Ⅲ棚に示されているように 際調査機関が作成した。出 国際調査機関に意見を提出	願人は、この	国際調査報告の	Γ規則38.2(b)) の発送の日から	の規定により 1カ月以内にこ
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>1</u> 図とする。 X 出	、 願人が示したとおりである	•		なし	
· □ #	願人は図を示さなかった。				
*	図は発明の特徴を一層よく	表している。			

C欄の続きにも	、	カ.ている.
しつがベンがじててして	う人がバッナー し	~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

関連すると認められる文献

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す

国際調査

B32B3/30

1926-1996年

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

日本国公開実用新案公報 1971-2000年

日本国実用新案登録公報 1996-2000年

調査を行った分野

日本国実用新案公報

引用文献の

X

Α

X

Α

カテゴリー*

- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

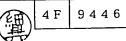
国際調査を完了した日 13.07.00 国際調査機関の名称及びあて先

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 国際調査報告の発送日

25.07.00

特許庁審査官(権限のある職員) 細井 龍史



電話番号 03-3581-1101 内線 3430

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

符許協力条約に基づく国出願

• 願

聿

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。

	PCT	
国際出願日	2 4, 4, 0 0	
(受付印)	文铁甲	

出願人又は代理人の書類記号 D01-3961 (希望する場合、最大12字) 第1欄 発明の名称 賦型シート及びその製造方法 出願人 第 11 棚 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載: 法人は公式の完全な名称を記載: あて名は郵便番号及び国名も記載) この欄に記載した者は、 発明者でもある。 電話番号: 大日本印刷株式会社 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 03-3266-2572 〒162-8001 日本国東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 ファクシミリ番号: 1-1, Ichigaya-kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, 03-3266-3696 Tokyo-to, 162-8001 Japan 加入電信番号: 日本国 JAPAN 国籍 (国名): 日本国 JAPAN 住所 (国名): この間に記載した者は、次の すべての指定国 | | 米国を除くすべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国 指定国についての出願人である: その他の出願人又は発明者 第皿欄 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の頃に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載) この棚に記載した者は 次に該当する: 久保田 毅 KUBOTA Takeshi 出願人のみである。 〒162-8001 日本国東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内 出願人及び発明者である。 c/o DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 発明者のみである。 1-1, Ichigaya-kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, (ここにレ即を付したとき は、以下に記入しないこと) Tokyo-to, 162-8001 Japan 国籍(国名): 日本国 住所*(国名)*: 日本国 JAPAN JAPAN この欄に記載した者は、次の 「【グ)米国のみ すべての指定国 米国を除くすべての指定国 追記欄に記載した指定国 指定国についての出願人である: その他の出願人又は発明者が統葉に記載されている。 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する: ₩ 代理人 共通の代表者 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の頃に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は鄭便番号及び国名も記載) 電話番号: 8383 弁理士 石 川 泰 男 ISHIKAWA Yasuo 03-5443-8461 〒105-0014 日本国東京都港区芝二丁目 17 番 11 号 ファクシミリ番号: パーク芝ビル4階 03-5443-8450 Park Shiba Bldg. 4th Fl. 17-11, Shiba 2-chome, Minato-ku, 加入電信番号: Tokyo-to, 105-0014 Japan

代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す

まくが、国の指定	
規則 4.9(a)の規定に基づき次の指定を行う(1831年30にレ印を付すこと;	少なくとも1つの口にレ印を付すこと)。
広域特許 ·	
AP ARIPO特許: GH ガーナ Ghana, C	M ガンピア Gambia、K E ケニア Kenya、L S レット Lesotho、
Zimbabwe, 及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である	こ スワンランド Swaziland、 ひ G ウカンダ Uganda、 2 W ジンパフェールの国
Ziwodowe, 及びパッレノはドゴルと行話が別来到の物料園である	
EA ユーラシア特許: AM アルメニア Armeni	ia, AZ アゼルバイジャン Azerbaijan, BY ベラルーシ Belarus.
KG キルギスタン Kyrgyzstan, K Z カザフスタント	Kazakhstan, MD モルドヴァ Republic of Moldova, R U ロシア連邦
Russian Federation, T J タジキスタン Tajikistan, T	M トルクメニスタン Turkmenistan、及びユーラシア特許条約と特許協力条約
の締約国である他の国	
DEP ヨーロッパ特許:AT オーストリア Aust	tria, BE ベルギー Belgium, CH and LI スイス及びリヒテン
V-AAY Switzerland and Liechtenstein DE KAW	rria, BE ヘルチー belgium, CH and CI スイス及びリモデン Germany, DK デンマーク Denmark, ES スペイン Spain, F I
74252 Finland F R 7522 France G B	英国 United Kingdom, G R ギリシャ Greece, I E フィルランド
	Luxembourg. M C = + > Monaco. N L + > > 9 Netherlands,
P T ボルトガル Portugal S E スウェーデン Swede	en. 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国
OA OAPI特許: BF ブルキナ・ファン Burk	kina Faso, BJ ベニン Benin, CF 中央アフリカ Central African te d'Ivoire, CM カメルーン Cameroon, GA ガボン Gabon,
Republic, C G コンゴー Congo, C I 象牙海岸 Cot	ie d'Ivoire, CM カメルーン Cameroon, GA ガボン Gabon,
GN == 7 Guinea, ML 7 Hali, MR =	ーリタニア Mauritania。 NE ニジェール Niger。
他の国(他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線上に記	G トーゴー Togo. 及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国である
他の国(他の種類の保護人は東欧いど水のも場合には無線上に記	AX 3 0 /
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·
A L アルバニア Albania	L U ルクセンブルグ Luxembourg
AM 7ルメニア Armenia	L V ラトヴィア Latvia
□ A T オーストリア Austria	M D モルドヴァ Republic of Moldova
A 77 4-7 1-31-2 A-4-11-1	
□ A U オーストラリア Australia	M G マダガスカル Madagascar
□ A Z アゼルバイジャン Azerbaijan	■ M K マケドニア旧ユーゴスラヴィア The former Yugoslav Republic
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina	of Macedonia
	MN モンゴル Mongolia
BB バルバドス Barbados	
	■ M W マラウイ Malawi
B G ブルガリア Bulgaria	■ M X メキシコ Mexico
■ BR ブラジル Brazil	NO ノールウェー Norway
B Y ベラルーシ Belarus	■ N Z ニュー・ジーランド New Zealand
CA カナダ Canada	□ P L ポーランド Poland
□ C H and L I スイス及びリヒテンシュタイン	
Switzerland and Liechtenstein	□ P T ボルトガル Portugal
	□ R O ルーマニア Romania
□ C N 中国 China	■ R U ロシア連邦 Russian Federation
☐ C U + 1 - 1 Cuba	SD スーダン Sudan
□ C Z チェッコ Czech Republic	SE スウェーデン Sweden
□ D E ドイツ Germany	S G シンガポール Singapore
□ D K デンマーク Denmark	S I スロヴェニア Slovenia
■ E E エストニア Estonia	■ S K スロヴァキア Slovakia
□ E S スペイン Spain	S L シエラレオネ Sierra Leone
F I フィンランド Finland	□ T J タジキスタン Tajikistan
□ C B 英国 United Kingdom	□ T M トルクメニスタン Turkmenistan
□ G E グルジア Georgia	□ TR トルコ Turkey
□ G H ガーナ Ghana	□ T T トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago
GM ガンピア Gambia	□ U A ウクライナ Ukraine
	·
□ G W ギニアピサウ Guinea-Bissau	□ U G ウガンダ Uganda
□ H び ハンガリー Hungary	☑ U S 米国 United States of America
I D インドネシア Indonesia	
I L イスラエル Srael	□ U Z ウズベキスタン Uzbekistan
I S 74スランド Iceland	VN ヴィエトナム Viet Nam
J P 日本 Japan	☐ Y U ユーゴスラピア Yugoslavia
■ K E ケニア Kenya	Z W ジンバブエ Zimbabwe
	NITADは、このほせの性に体にはなりもありのほれ因とだった因素に定(国
✓ KR 韓国 Republic of Korea	以下の□は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定(国内特許のために)するためのものである。
K Z カザフスタン Kazakhstan	
L C セントルシア Saint Lucia	
L K スリ・ランカ Sri Lanka	
LR リベリア Liberia	
- 	
L S レソト Lesotho	
L T リトアニア Lithuania	
出願人は、上記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約	
ただし、	の国の指定を除く。

出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から!5月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願 人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。 (指定の確認は、指定を特定する通知の提出と指定手数料及び確認手数料の納付からなる。この確認 は、優先日から!5月以内に受理官庁へ提出されなければならない。) 以下の場合にこの間を使用する。

- 1. 全ての複銀を該当する間の中に記載できないとき。
 - この場合は、「第何欄・・・・の続き」(欄番号を表示する)と表示し、記載できない欄の指示と同じ方法で情報を記載する。; 特に、
 - (i)出願人及び/又は発明者として3人以上いる場合で、「統葉」を使用できないとき。
 - この場合は、「第8個の続き」と表示し、第8個で求められている同じ情報を、それぞれの者について記載する。
- (ii) 第『閻又は第『閻の枠の中で、「追記闇に記載した指定国」にレ印を付しているとき。 この場合は、「第『間の続き」、「第『間の続き」又は「第『間及び第『闇の続き」(このような場合があれば)と記載し、該当する出願人の氏名(名称) を表示し、(それぞれの)氏名(名称)の次にその者が出題人となる指定国(及び/又は、该当する場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーロッパ 特許・OAP!特許)を記載する。
- (iii) 第『個又は第『欄の枠の中で、発明者又は発明者及び出願人である者が、すべての指定国のための又は米国のための発明者ではないとき。 . この場合は、「第『闇の続き」、「第『闇の続き」又は「第『闇及び第『闇の続き」(このような場合があれば)と記載し、該当する発明者の氏名を表示 し、その者が発明者である指定国(及び/又は、該当する場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーロッパ特許・OAPI特許)を記載する。
- (iv) 第 M 間に示す代理人以外に代理人がいるとき。
 - この場合は、「第N間の続き」と表示し、第N間で求められている同じ情報を、それぞれの代理人について記載する。
- (v)第V欄において指定国(又は、OAP [特許) が、「追加特許」又は「追加証」を伴うとき、又は、米国が「堪続」又は「一部堪続」を伴うとき。 この場合は、「第V間の続き」及び該当するそれぞれの指定国(又は、OAP|特許)を表示し、それぞれの指定国(又は、OAP[特許)の後に、原特 許又は原出願の番号及び特許付与日又は原出顧日を記載する。
- (vi)優先権を主張する先の出願が4件以上あるとき。
 - この場合は、「第4の続き」と表示し、第4個で求められている同じ情報を、それぞれの先の出願について記載する。
- 2. 出願人が、指定官庁について不利にならない開示又は新規性の喪失についての例外に関する国内法の適用を請求するとき。 この場合は、「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する陳述」と表示し、以下にその内容を記述する。

[第IV欄の続き]

10120 弁理士 山下 昭彦 YAMASHITA Akihiko

あて名は I V欄の記載と同じ The same address as Box IV

另 Ⅵ 間 優先權主張	の優先権の主張(先の出	願)が追記欄に記載されている		
下記の先の出願に基づき優先権を主張する	3			
で自 名 (その目において又はその目 について先の出願がされた)	, 先 の 出 願 の 出 賴 日 (日. 月. 年)	先の出願の出願番号	先の出願を受理した官庁名 <i>(広域出願又は国際出 願の場合のみ記人)</i>	
(1) 日本国 Japan	23.04.99	平成11年特許願 第115743号		
(2)				
(3)				
レ印を付すこと。	の受理官庁(日本国特許庁)で発行される 5、次の()の番号のものについては、 5、受理官庁(日本国特許庁の長官)に対	場合であって、優先権 省類 送付請求 者 を本作 出興電類の認証資本を	#国際出願に添付するときは、次の□に	
第21間 国際調査機		О СВАЛО СУ 3.		
国際調査機関(ISA 完の調査 上記国際調査機関に。 確とすることを請求する場合に記入する。 する。: 国名(又は広域官庁)	<i>とる別の調査(国際・国際型又はその他)</i> 。	I S A <u>J P</u> が既に実施又は請求されており、可能な限り 翻訳)又は関連する调査請求を表示すること 出願番号	7 当該調査の結果を今回の国際調査の基 とにより、当該先の調査又は請求を特定	
第咖欄 照合欄				
この国際出願の用紙の枚数は次のとおりて	おる。この国際出願には、以下に			
1. 願書 · · · · · · · · ·	4 枚 1. 別個の記名押印		紙	
2. 明細書 ・・・・・・・・	12 枚 2. 包括委任状の写	X 納付する手数	科に相当する特許印紙を貼付した書面	
3. 請求の範囲 ・・・・・・	1 枚 3. 記名押印(署名)	の説明書 区 国際事務局の	口座への振込みを証明する書面	
4. 要約書 ・・・・・・・・	1 技 4. 使先権書類(上	記第 V 間の 6. 不託した微生	物に関する書面	
5. 図面 ・・・・・・・・・	4 枚 ()の番号を記	記載する): 7. ヌクレオチド	及び/又はアミノ酸配列リスト レディスク)	
습計 :	22 枚		レティスク) ば、便先権害類送付請求書と具体的に はずる):	
要約書とともに公表する図として 第	1 図 を提示する (図面がある場合	<u></u>		
第 X 欄 提出者の記念	3 押 ED			
<i>各人の氏名(名称)を記載し、その次に</i> 持 石川 泰男	是一年 日間 日 日間 日間	山下 昭彦		
1. 国際出願として提出された書類の実際	の受理の日 安理官庁	产言己入欄 ————————————————————————————————————	2. 図面	
	•			
3. 国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であって				
その後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)				
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必	要な補完の期間内の受理の日			
5. 出願人により特定された I S 国際調査機関	SA/JP 6.	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に 調査用写しを送付していない		
,	············· 国際事務/	高記入欄 ————		

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 B29C 59/04, 41/38, 41/12, B44C 1/165, B32B 3/30

(11) 国際公開番号

WO00/64660

(43) 国際公開日

2000年11月2日(02.11.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/02656

A1

(22) 国際出願日

2000年4月24日(24.04.00)

(30) 優先権データ

特願平11/115743

1999年4月23日(23.04.99)

JP

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

大日本印刷株式会社

(DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.)[JP/JP]

〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

久保田毅(KUBOTA, Takeshi)[JP/JP]

〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

弁理士 石川泰男, 外(ISHIKAWA, Yasuo et al.) 〒105-0014 東京都港区芝二丁目17番11号

パーク芝ビル4階 Tokyo, (JP)

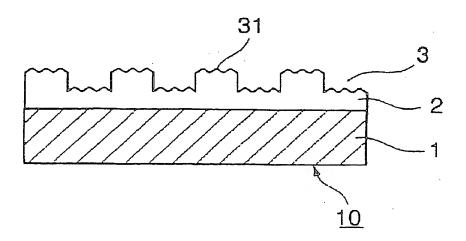
(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: SHAPED SHEET AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54)発明の名称 賦型シート及びその製造方法



(57) Abstract

A shaped sheet (10) for a cast resin film which comprises a substrate sheet (1) and, provided on one side thereof, a releasable resin layer having a shape pattern of an uneven form, characterized in that the flat part of the pattern has a finely uneven face having an arithmetic mean roughness of (30.0 to 1.5) µm Ra; and a method for producing the shaped sheet. The shaped sheet can be produced with good reproducibility of its shape pattern and also with excellent productivity.

本発明は、キャスト樹脂皮膜用の賦型シートにおいて、その凹凸形状を忠実に再現するとともに生産性に優れた製造方法の提供することを課題とする。上記課題を解決するために、本発明は、基体シート1の一方の側に凹凸形状からなる賦型模様をもつ離形性樹脂層を設ける賦型シートにおいて、該賦型模様の平坦部が(30.0~1.5)μmRaの算術平均粗さの微凹凸面をもつ賦型シート10を提供する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

明細書

賦型シート及びその製造方法

5 [技術分野]

本発明は、キャスト法による合成樹脂樹脂皮膜の製造に使用する賦型シートに係わり、特に合成皮革を製造するときに、該合成皮革に凹凸形状を賦型する工程用の複合賦型シートとその製造方法に属する。

10 [背景技術]

従来より合成皮革の製造方法として、離形シート又は賦型シートを使用して、合成樹脂溶液から樹脂皮膜をキャスト法で形成後、樹脂皮膜と基布とを積層する方法が行われている。このキャスト法は、賦型シートの離形性樹脂層に合成皮革に類似した物性をもつ、天然あるいは合成樹脂からなる溶液や溶融状態の組成物を用いて均一の樹脂皮膜を塗工形成する。次いで、この樹脂皮膜と基布とを所望に応じて接着剤層を設けて積層し、後加工に支障のない程度に接着剤層を乾燥又は硬化させて賦型シートを剥離除去する。更に、上記の樹脂皮膜表面に所望に応じて直接絵柄層を印刷したり、転写印刷したりして革模様や抽象柄などを設けたり、更に印刷インキの脱落を防止したり、表面光沢を調整したりする目的で、無色透明又は透明着色の塗料を用いて表面処理をして製品化されていた。

上記の表面化粧方法は、カラフルなものは得られるものの、その表面が偏平な感じとなり、立体感をもつ意匠価値が高い皮革状の外観を得る 25 ことができなかった。このような場合、離形シートの離形性樹脂層をエンボスを行い、凹凸形状を形成した賦型シートで樹脂皮膜の厚薄を形成 5

20

し、立体感をもたせると同時に、着色した樹脂皮膜の厚薄によって着色 の濃淡をも表現していた。

しかしながら、賦型模様を形成した離形シートすなわち賦型シートの製造は、基体シートに設けた熱可塑性樹脂からなる離形性樹脂層に、皮革の凹凸形状のポジ版に相当するエンボスロールでネガ模様をもつ賦型シートをエンボス加工で形成するものであった。

この凹凸形状は、基体シートに設けた熱可塑性樹脂である離形性樹脂層を加熱溶融状態とし、上記のエンボスロールで所望の凹凸形状を形成するものである。また、上記の凹凸形状の作製において、エンボスロールの形状を忠実に再現するためには、離形性樹脂層の溶融を十分に加熱して行い、かつエンボスロールの模様(通常はポジ模様)の賦型と冷却を確実に行う必要がある。したがって均一に加熱するために要する時間、賦型のためにエンボスロールを挿入する圧力、冷却のための時間を必要とするため、極めて生産性が悪く、かつエンボスロールの柄を忠実に、55 安定して再現し難いものであった。

[発明の開示]

本発明は、上記の問題を解決するために、賦型シートのエンボス加工 工程で、所定の模様を忠実に再現した賦型シート及び生産性に優れた製造方法の提供を課題とするものである。

上記の課題を達成するために本発明は、基体シートの一方の側に凹凸 形状からなる賦型模様をもつ離形性樹脂層を設け、反応型樹脂、又は熱 可塑性樹脂の溶液あるいは熱溶融組成物から凹凸形状をもつ樹脂皮膜を キャスト形成する賦型シートにおいて、該賦型模様の平坦部が (30.

 $0\sim1$. 5) μ m R a の算術平均粗さの凹凸面からなる賦型シートである。

そして、上記の賦型シートにおいて、賦型模様によって(100.00~10.0) μ mRyとなる微凹凸面からなる賦型シートである。

そして、基体シートの一方の側に凹凸形状からなる賦型模様をもつ離形性樹脂層を設け、反応型樹脂、又は熱可塑性樹脂の溶液あるいは熱溶融組成物から凹凸形状をもつ樹脂皮膜をキャスト形成する賦型シートにおいて、基体シートの離形性樹脂層が(2.0~0.3)μmRaの算術平均粗さの微小凹凸面をもつ離形シートを作成し、次いで、該離形性樹脂層に凹凸形状のエンボス加工を行い、形成した賦型模様の平坦部が(30.0~1.5)μmRaの算術平均粗さの微凹凸面に構成する賦型シートの製造方法である。

本発明は、以上詳述したように、離形シートの離形性樹脂に微小凹凸面を設けて、エンボスロールの凹凸形状を賦型したエンボス加工を行っている。そのため、エンボスロールの凸部が、離形性樹脂に深く挿入され、そして微小凹凸面もエンボスロールの凹部の状態を忠実に再現した微凹凸面をもつ賦型シートを形成できる効果を奏するものである。

「図面の簡単な説明」

10

- 図1は、本発明の賦型シートの断面を示す概念図である。
- 図2中(A)は、本発明の賦型シートのエンボス加工前の状態を示す 20 離形シートの断面図である。
 - (B) は、本発明の賦型シートにエンボス加工を施す状況を示す断面の概念図である。
 - (C)は、本発明の賦型シートを完成した状態の断面を示す概念図である。
- 25 図 3 中 (A) は、従来方法の賦型シートを作製する離形シートの断面 概略図である。

15

- (B)は、従来方法による賦型シートのエンボス加工状況を施す状況を示す断面の概念図である。
- (C)は、従来方法の賦型シートを完成した状態の断面を示す概念図である。
- 5 図 4 中 (A) は、本発明におけるエンボス加工時のエンボスロールによる賦型状態を示す想像図である。
 - (B)は、従来方法におけるエンボス加工時のエンボスロールによる 賦型状態を示す想像図である。
- 10 [発明を実施するための最良の形態]

本発明の賦型シートは、図1に示すように、基体シート1の一方の側に凹凸形状からなる賦型模様3をもつ離形性樹脂層を設け、反応型樹脂、又は熱可塑性樹脂の溶液あるいは熱溶融組成物から凹凸形状をもつ樹脂皮膜をキャスト形成する賦型シート10において、該賦型模様3の平坦部が(30.0~1.5)μmRaの算術平均粗さの微凹凸面31からなる賦型シート10である。

また、上記の賦型シートにおいて、賦型模様によって(100.0~10.0) μ m R y となる微凹凸面からなる賦型シート 10 である。

そして、図2(C)に示すように、基体シート1の一方の側に凹凸形 20 状からなる賦型模様3をもつ離形性樹脂層2を設け、反応型樹脂、又は 熱可塑性樹脂の溶液あるいは熱溶融組成物から凹凸形状をもつ樹脂皮膜 をキャスト形成する賦型シート10において、図2(A)に示すように 基体シート1の離形性樹脂層2が(2.0~0.3)μmRaの算術平 均粗さの微小凹凸面30をもつ離形シート11を形成する。

25 次いで、図2(B)に示すように該離形性樹脂層2に凹凸形状をエンボス加工を行い、図2(C)に示すとおりの該賦型模様の平坦部が(3

0.0~1.5)μmRaの算術平均粗さの微凹凸面31に構成する賦型シート10の製造方法である。

本発明の賦型シートに用いる基体シートは、離形性樹脂層を設ける工程、エンボス加工、合成皮革の組成物を塗工形成する工程の熱、溶剤などで、溶融切断、伸縮などの変形がないもので厚薄の少ないシート状のものから選択できる。

例えば、未晒クラフト紙、両更クラフト紙、片艶クラフト、模造紙、 上質紙などの紙、ポリエステル、レーョンなどから構成される不織布な どがある。

そして、その厚みは30~300g/m²の坪量のものが好ましい。また、離形性をもつ溶液あるいはディスパージョンタイプの材料を塗工して離形性樹脂層を形成するときは、紙の面に塗工液の滲透を防ぐ目的で目止め層を設けることが望ましい。目止め層は、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、シリカ、クレーなどの体質顔料を含む樹脂ラテックスを15 5~30g/m²(固形分)塗工し、必要によっては、カレンダーをかけて平滑な面とすることもできる。またポリオレフィンなどの熱可塑性樹脂を溶融押出しコーテイングして目止め層を形成することもできる。

本発明の、離形性樹脂層は、合成皮革の材料を塗工・皮膜化した後でも剥離性があり、加工時の熱で賦型模様が維持できる材料から選択する。

- 20 例えば、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、シリコーン樹脂、ポリメチルペンテンなどの熱可塑性樹脂がある。また、常温で非粘着性でエンボス加工後エネルギーを与えることで硬化する材料である、例えば、紫外線や電子線などの電離放射線硬化型樹脂、固形樹脂をブレンドしたアルキッド樹脂などの熱硬化型樹脂がある。
- 25 離形性樹脂層の形成は、100%固形分の熱可塑性樹脂は加熱溶融押出しコーテイング、溶液やディスパージョンは、通常のコーテイング方

式であるグラビアコーテイング、ロールコーテイング、バーコーテイング、エアナイフコーテイングなどで形成する。また、別工程で作製した 離形性樹脂からなるフィルムを接着剤層を設けてラミネーションしたり、 熱溶融樹脂を介してサンドイッチラミネーションで構成することもでき る。

本発明の離形性樹脂層に設ける微小凹凸面は、離形性樹脂層である熱可塑性樹脂を基体シートに溶融押出しコーテイングしたり、Tダイス法で形成したりするときに冷却ロールで賦型できる。そして、図2(A)に示す微小凹凸面30が(2.0~0.3)μmRaの算術平均粗さの10 範囲に設定する。2.0μmより大きいと、図2(B)に示すようにエンボスロール5で賦型模様3を形成するときに微小凹凸面30が十分にプレスされず、賦型シート10の面に形成された微凹凸面31が粗くなる。したがって、キャスト成形される合成樹脂皮革の艶が消え過ぎることになる。

- 15 また、0.3μmより小さいときは、図3(A)に示す平滑面32に近いものとなる。そしてエンボスロール5で賦型模様3をプレスするとき、図4(B)に示すようにエンボスロールの凸部51が完全に離形性樹脂層2に到達するように圧力を強くしても、エンボスロールの凸部51と離形性樹脂層2との間に気体を介在するためエンボスロールと離形20性樹脂とが接触しない非エンボス部53を生ずる。その結果として賦型シート10の賦型模様3の深さが所定のものに到達できない。したがって、このような賦型シートを用いて、キャスト成形される合成皮革の凹部の深さが不十分であり、かつ、ムラがあるものとなる。
- (2.0~0.3) μmRaの算術平均粗さの離形シートに対してエ 25 ンボス加工をする場合、エンボスロールに対するくいつきは、エンボス の高さに必ずしも依存しない。つまり、賦型模様が高い所謂大柄のもの

がよりよいエンボス適性をもつ傾向にある。そして、エンボスの高さすなわち賦型模様によって(100.0~10.0)μmRyとなる微凹凸面で構成された賦型シートの場合は特にエンボス効果が高く具現される。賦型模様の最大高さが10.0μm以下の場合は離形シートの算術平均粗さRaが0.3μm以下のものを用いても、エンボス高さ・ムラ・艶に差異は少ない。最大高さが100.0μm以上の場合は、離形性樹脂層がエンボスロールに対してくいこみが大きくなり、エンボスロールからの剥離が重くなり、エンボスのスピードを低下しないと製造ができないという生産性が劣ることになる。

- 10 本発明の賦型シート10の賦型模様3は、図2(A)に示すように基 体シート1に、(2.0~0.3)μmRaの算術平均粗さの微小凹凸 面30を設けた離形性樹脂層2とを積層した離形シート11の離形性樹 脂層2の面に形成する。すなわち、離形シート11の基体シート1の側 を、図示はしないがバックロールであるペーパーロールと、賦型模様3 15 を設けたエンボスロール5と離形性樹脂層2とが接するように載置する。 そして、離形性樹脂層 2 の側を加熱水蒸気、加熱媒体や赤外線ヒータで 融点にまで加熱し、冷却したエンボスロールで加圧しながら、図2(B) に示すように冷却・賦型してエンボス加工を行い、賦型模様3を設けた 賦型シート10を形成する。このとき、賦型される微小凹凸面30は、 エンボスロール5で圧着されその平坦部が微凹凸面31となり殆ど平滑 20 な面となり、図4(A)に示すような、エンボスロールの凸部51と離 形性樹脂層との間に非エンボス部を形成することがなく、賦型模様3の 深さが所定のものと近似して構成できる。
- 本発明で形成した賦型シートの賦型模様3の面に、図示はしないが耐 25 熱性の(離形性をもつ組成物の樹脂ワニス)を塗工形成することができ る。この場合、賦型模様面を形成する樹脂層は必ずしも合成皮革を構成

5

10

15

する組成物との離形性をもつ必要はない。

むしろ、賦型性や、耐熱性に重点をおいて選択できる。例えば、常温で非粘着の可塑性をもつ紫外線や電子線などの電離放射線硬化型樹脂、エポキシ樹脂、飽和ポリエステル・ポリイソシアネート系樹脂の硬化型樹脂や、飽和ポリエステル、ポリエチレン、ポリイミドなどの熱可塑性樹脂を塗工したり、そのフィルムを積層したりして使用できる。

そして、上記の離形性をもつ組成物の樹脂ワニスは、0.2~2μm 程度の薄膜層で塗工形成することが好ましい。使用する材料は、シリコーン、フッ素樹脂、アミノアルキッドなどの熱硬化型樹脂、分子中に重合性不飽和結合又はエポキシ基をもつプレポリマー、オリゴマー及び/ 又は単量体を適宜に調整した電離放射線硬化型樹脂などがある。

離形性をもつ組成物の塗工は、必要によっては溶剤を用いて希釈した可及的に低粘度のものを、グラビアあるいはロールコート(ダイレクト又はリバース)、エアナイフコート、カーテンコート、バーコートなどの方法で賦型シートの凹部に至るまで均一に塗工する。そして、塗工液の性質に応じて加熱又は電離放射線を照射して硬化を行い凹凸形状の離形性や耐熱性を改質できる。

また、凹凸形状を設けた塗工面はコロナ放電処理などを行い、離形性をもつ樹脂ワニスとの接着を強固に、安定化することが望ましい。

20 本発明において用いられるRa(算術平均粗さ)およびRy(最大高さ)は以下の測定方法および測定条件に基づいて測定された。

(測定方法)

測定は、日本工業規格(JIS B 0601-1994)「表面粗さ一定義及び表示」に基づいて測定された。なお、この規格の対応国際25 規格を以下に示す。

· I S O 4 6 8 - 1 9 8 2 (Surface roughness - Parameters, their

values and general rules for specifying requirements)

• I S O 3 2 7 4 - 1 9 7 5 (Instruments for the measurement of surface roughness by the profile method - Contact (stylus) instruments of consecutive profile transformation - Contact profile meters, system M)

5 · I S O 4 2 8 7 / 1 - 1 9 8 4 (Surface roughness - Terminology

Part 1: Surface and its parameters)

• I S O 4 2 8 7 / 2 - 1 9 8 4 (Surface roughness - Terminology Part 2: Measurement of surface roughness parameters)

• I S O 4 2 8 8 - 1 9 8 5 (Rules and procedures for the measurement of surface roughness using stylus instruments)

(測定条件)

触針の先端半径:5μm

荷重: 4 m N

カットオフ値:表1に記載されている標準値を選択する。

15 基準長さ:表2に記載されている標準値を選択する。

測定機器:ミツトヨ社製表面粗さ測定装置 Suftest-201

(表1)

R a の範囲		カットオフ値	評価長さ
(μ	m)	λς	l n
を越え	以下	(mm)	(mm)
(0.006)	0.02	0.08	0.4
0.02	0.1	0.25	1.25
0.1	2. 0	0.8	4
2. 0	10.0	2.5	1 2 . 5
10.0	80.0	8	4 0

() 内は、参考値である。

(表2)

Ryの範囲		基準長さ	評価長さ
(μ	m)	l	l n
<u>を越え</u>	以下	(mm)	(mm)
(0.025)	0.10	0.08	0.4
0.10	0.50	0.25	1.25
0.50	10.0	0.8	4
10.0	50:0	2.5	12.5
50.0	200.0	8	4 0

()内は、参考値である。

[実施例]

10

5 以下、実施例に基づいて本発明を更に詳細に説明する。

(実施例)

坪量が $52g/m^2$ の模造紙(基体シート1)の一方の側に、算術平均粗さ $Raが1\mu m$ の凹凸形状をもつ冷却ロールをもつTダイ型溶融押出しコータで、ポリプロピレン(離形性樹脂2)を厚み $30\mu m$ で形成し、図2(A)に示す微小凹凸面30をもつ離形シート11を作製した。このときの微小凹凸面は、算術平均粗さ $0.7\mu m$ 、カットオフ値0.8mm、評価長さ4mmであった。

次いで、ペーパーロールと、凸部51をhに形成したエンボスロールとをエンボス加工機に設置し、上記の離形シート11を120℃に予熱し、図2(B)に示すように10℃に冷却したエンボスロール5で60kg/cmの圧力で、冷却賦型して賦型模様3をもつ賦型シート10を形成した。このときの賦型シート10の図2(C)に示す微小凹凸面31は、マスターロールの凸部で、図4(A)に示す状態で密着されて形成され、そして前記微小凹凸面31の表面状態は、算術平均粗さ0.120 μm、カットオフ値0.25mm、評価長さ1.25mmであった。また、賦型模様3の深さは、エンボスロール5に設けた凸部51に賦型さ

れた高さ 50μ m と略等しい表面状態である、最大高さ 45μ m、基準長さ 0.25 m m、評価長 25 m m となっていた。

(比較例1)

10 次いで、ペーパーロールとマスタ版 5 を設けたエンボス機に、上記の離形シート 1 1 を 1 2 0 ℃に予熱し、図 2 (B)に示すように 1 0 ℃に冷却したエンボスロールで、実施例 1 と同様の圧力で、冷却賦型して図 2 (C)に示す賦型模様 3 を形成した。

しかしながら、エンボスロールの凸部 5 1 は、図 3 (B) 又は図 4 (B) 15 に示すように十分には挿入できず、非エンボス部 5 3 を発生した。そこで、エンボスロールの凹部 5 2 と離形シート 1 1 とを完全に接触するようにと、実施例 1 と比較して 1. 7 倍の圧力をかけて比較例の賦型シート 1 0 を形成した。

このときの賦型シート10の賦型凹凸面33の表面状態は、算術平均 20 粗さ0.1μm、カットオフ値0.25mm、評価長さ1.25mmで、 離形シートの平滑面32と殆ど変わらないものであった。

そして、賦型模様 3 の深さはエンボスロール 5 に設けた凸部 5 1 に賦型された高さ 5 0 μ mの 0 . 6 倍に相当する表面状態である、最大高さ 3 0 μ m、基準長さ 2 . 5 m m、評価長さ 1 2 . 5 m m となっており、十分にエンボス柄が移転しなかった。

(比較例2)

坪量が $52g/m^2$ の模造紙(基体シート1)の一方の側に、図示はしないが、算術平均粗さRaが $3\mu m$ の表面形状をもつ冷却ロールを備えたTダイ型溶融押出しコータで、厚み $30\mu m$ のポリプロピレン(離形性樹脂 2)を形成して離形シート11を作製した。このときの微小凹凸面は、算術平均粗さ $2.2\mu m$ 、カットオフ値2.5mm、評価長さ12.4mmであった。

次いで、実施例1と同様にエンボス加工を行い賦型模様を形成した。このときの賦型シート10の賦型凹凸面33の表面状態は、算術平均粗さ0.1μm、カットオフ値0.25mm、評価長さ1.25mmで、10 離形シートの微小凹凸面と殆ど変わらないものであった。しかしながら、最大粗さが実施例1と比較して大きく、むらの大きいものであった。また、賦型模様3の深さはエンボスロール5に設けた凸部51に賦型された50μmと略等しい表面状態である、最大高さ45μm、基準長さ0.25mm、評価長さ1.25mmとなっていた。

15 実施例及び比較例で作製した賦型シートを用いて、クリアランス25 0μmに設定したナイフコートで着色ポリウレタン塗料を80g/m² (固形分)塗工し、乾燥後白色の織布と積層し凹凸形状のある合成皮革 を得た。作成した合成皮革の目視による表面状態の評価は表3のとおり である。

20 (表3)

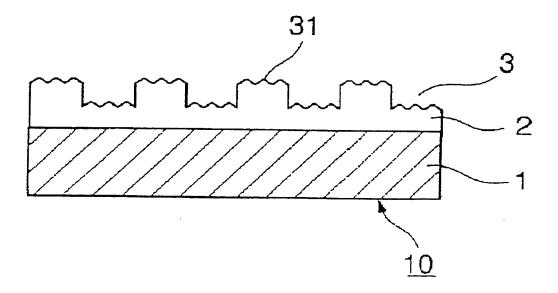
試料	実施例1	比較例1	比較例2
凹凸の深さ	良好	浅い	良好
表面のむら	良好	若干あり	むら発生
表面の艶	良好	良好	つや不足

請求の範囲

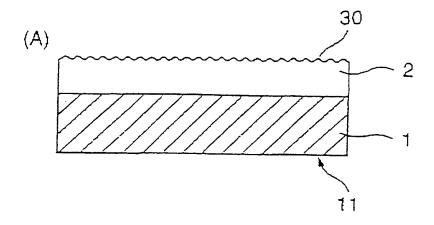
1. 基体シートの一方の側に凹凸形状からなる賦型模様をもつ離形性 樹脂層を設け、反応型樹脂、又は熱可塑性樹脂の溶液あるいは熱溶融組 成物から凹凸形状をもつ樹脂皮膜をキャスト形成する賦型シートにおい て、該賦型模様の平坦部が(30.0~1.5)μmRaの算術平均粗 さの微凹凸面であることを特徴とする賦型シート。

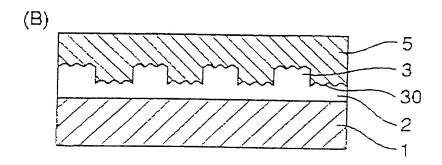
- 2.請求項1に記載の賦型シートにおいて、賦型模様によって (1010 0.0~10.0) μm R y となる微凹凸面であることを特徴とする賦型シート。
- 3. 基体シートの一方の側に凹凸形状からなる賦型模様をもつ離形性樹脂層を設け、反応型樹脂、又は熱可塑性樹脂の溶液あるいは熱溶融組成物から凹凸形状をもつ樹脂皮膜をキャスト形成する賦型シートにおいて、基体シートの離形性樹脂層が(2.0~0.3)μmRaの算術平均粗さの微小凹凸面をもつ離形シートを形成し、次いで、該離形性樹脂層に凹凸形状のエンボス加工を行い、形成した賦型模様の平坦部が(30.0~1.5)μmRaの算術平均粗さの微凹凸面に構成することを20 特徴とする賦型シートの製造方法。

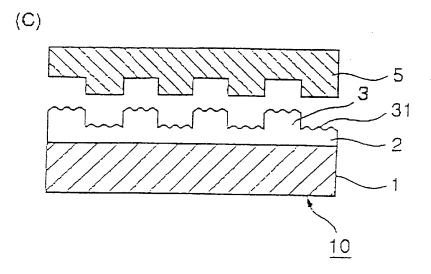
第1図



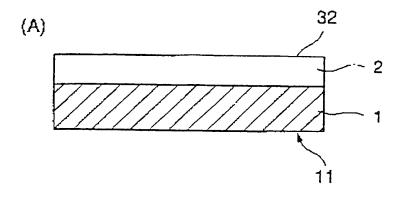
第2図

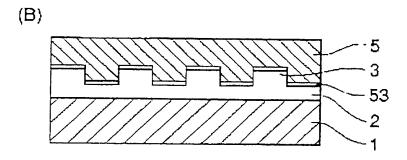


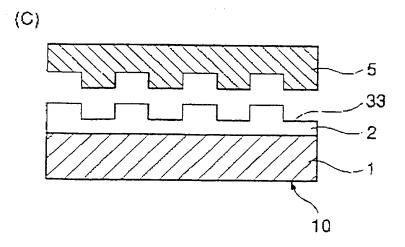




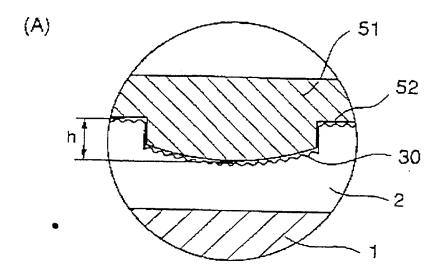
第3図

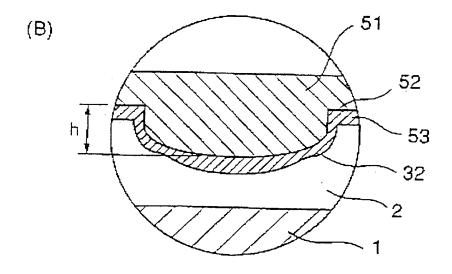






第4図





A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MAITER . Cl ⁷ B29C59/04, B29C41/38, B29CB3/30	C41/12, B44C1/165,			
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both n	ational classification and IPC			
	S SEARCHED				
Int.	locumentation searched (classification system followed .Cl ⁷ B29C59/00-59/18, B29C41/00 B44C1/16-1/175, B32B1/00-3	0-41/52, 35/00	-		
Jits Koka	tion searched other than minimum documentation to the suyo Shinan Koho 1926-1996 ai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Toroku Jitsuyo Shinan K Jitsuyo Shinan Toroku K	Coho 1994-2000 Coho 1996-2000		
Electronic G	data base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sear	rch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
х	JP, 04-89300, A (Dainippon Prin 23 March, 1992 (23.03.92),	nting Co., Ltd.),	1		
A	page 2, lower left column, lines	s 2 to 6 (Family: none)	ე ე		
X	JP, 04-314523, A (Dainippon Pr. 05 November, 1992 (05.11.92),	inting Co., Ltd.),	2,3 1		
		ly: none)	2,3		
A					
ļ	ĺ				
	l				
	l				
	l				
	1				
	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	l	İ			
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be for articular relevance.	"T" later document published after the intern priority date and not in conflict with the	e application but cited to		
	red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the cl	laimed invention cannot be		
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considere step when the document is taken alone document of particular relevance; the classical states are considered to the classical states are considered as a state of the classical states are considered as a state of the classical states are considered as a state of the classical states are considered as a state of the considere			
"O" docume	reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive step combined with one or more other such d	when the document is documents, such		
than the	means combination being obvious to a person skilled in the art				
13 Ј	ictual completion of the international search ruly, 2000 (13.07.00)	Date of mailing of the international search 25 July, 2000 (25.07	h report . 00)		
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer			
Facsimile No	<u>,</u>	Telephone No	,		

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl'B29C59/04, B29C41/38, B29C41/12, B44C1/165, B32B3/30				
B. 調査を				
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC)) Cl'B29C59/00-59/18, B2 B44C1/16-1/175, B32I	9C41/00-41/52, 31/00-35/00		
日本国実用日本国公開日本国登録日本国実用	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 新案公報 1926-1996年 実用新案公報 1971-2000年 実用新案公報 1994-2000年 新案登録公報 1996-2000年	·		
国際調査で使月	用した電子データベース(データベースの名称	、調査に使用した用語)		
	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号	
X A X A	JP, 04-89300, A(大日本印刷株式会社 第2頁左下欄第2~6行(ファミリーな JP, 04-314523, A(大日本印刷株式会社 第1欄第2~6行(ファミリーなし)), 23. 3月. 1992 (23. 03. 92), し)	1 2,3 1 2,3	
C欄の続き	にも文献が列挙されている。 	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
もの 「E」国以後にに 「L」優先若し、 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	のカテゴリー 国のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 日前の出願または特許であるが、国際出願日 まされたもの 選に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 自由を付す) る開示、使用、展示等に言及する文献 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表されて出願と矛盾するものではなく、論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当の新規性又は進歩性がないと考え「Y」特に関連のある文献であって、当上の文献との、当業者にとって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理 当該文献のみで発明 さられるもの 当該文献と他の1以 明である組合せに	
国際調査を完了	した日 13.07.00	国際調査報告の発送日 25.07	7.00	
日本国 郵	名称及びあて先 特許庁(ISA/JP) 便番号100-8915 千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 細井 龍史 印 電話番号 03-3581-1101	内線 3430	

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)